



ELSEVIER

Journal of Alloys and Compounds 311 (2000) 323–324

Journal of
ALLOYS
AND COMPOUNDS

www.elsevier.com/locate/jallcom

Author Index of Volume 311

- Ahat, S., 270
Akagi, R., 153
Akiba, E., 317
Allenspach, P., 1
- Babu, R., 200
Bae, H.-S., 33
Belyavina, N.M., 252
Bizeto, M.A., 159
Bodak, O.I., 120
Bououdina, M., 248
Boyer, L., 143
Brinks, H.W., 114
Brito, H.F., 159
- Campbell, S.J., 137
Cao, L., 16
Carpena, J., 143
Chen, H.J., 109
Chen, L.S., 194
Cheng, S., 65
Constantino, V.R.L., 159
Cook, J.C., 234
- Dai, L.M., 46
Dai, W., 22
Daimon, K., 79
Ding, H., 26
Doi, Y., 79
Du, L., 270
- El-Aziz, A.M., 299
- Fan, P., 65
Felofilov, S.P., 11
Fjellvåg, H., 114
Franzen, H.F., 224, 226
Freytag, J., 270
Fruchart, D., 248
Fujino, T., 214
Fukamichi, K., 124
Fukushima, K., 153
- Gao, S., 16
Gao, Z.X., 22
Gasser, U., 1
Gebert, A., 299
Gingl, F., 114
Gong, S., 86
Gorelenko, Yu.K., 120
Gulay, L.D., 228, 238
Gutfleisch, O., 299
- Hai, P.V., 46
Han, Y.F., 60
Handa, K., 153
- Haruta, M., L1, 188
Hattori, T., 153
Hauback, B.C., 114
Hikichi, Y., 79
Hilsenbeck, S.J., 169
Hofmann, M., 137
Hong, G.-Y., 33
Hong, S.I., 265
Hongming, Y., 30
Hou, Y., 93
Huang, B., 256
Huang, Q., 234
Hwang, Y.-J., 33
- Inaba, T., L5
Iwadate, Y., 153
Iwamoto, A., 153
- Jakubowicz, J., 292
Jia, W., 11
Jiang, C., 86
Jiang, X., 86
Jiao, J., 11
Jinshu, W., 82
Jiuxing, Z., 82
Junmin, X., 181
Jurczyk, M., 292, 311
- Kai, M., 130
Kalychak, Ya.M., 228, 238
Kamegashira, N., 69, 74
Kamonji, M., 130
Kanda, M., L5
Kao, Y.-H., 283
Kapshuk, A.A., 252
Kawashima, F., L5
Khim, A.S., 181
Kim, C.-H., 33
Kirchner, A., 299
Kiyobayashi, T., L1
Kleppa, O.J., 241
Kobayashi, M., 74
Kohno, T., L5
Konyk, M.B., 120
Kozhanov, V.N., 234
Krupa, J.C., 97
Kuo, Y., 90
Kuriyama, N., L1, 188
Kurosaki, K., 305
Kwon, I.-E., 33
- Lacout, J.L., 143
Lei, Y.Q., 194, 288
Li, D.X., 22
Li, R., 40
Li, S., 57
- Li, W., 65
Li, Z., 256
Lian, R., 97
Lin, J.H., 109
Liu, F., 93
Liu, H., 11
Liu, S.-Y., 283
Liu, Z., 256
Liyang, Z., 30
Long, J., 90
Lou, L., 97
Lü, G.L., 288
Lukaszewicz, K., 238
Luo, L., 270
- Majchrzycki, W., 311
Markiv, V.Ya., 252
Matsumoto, A., 207
McCarley, R.E., 169
Meiling, Z., 82
Meltzer, R., 11
Meschel, S.V., 241
Mikami, T., 69
Min, W., 79
Minh, D.V., 46
Miyakawa, M., 124
Miyamoto, M., 79
Mori, T., 153
- Nagarajan, K., 200
Nagata, Y., 130
Nakajima, N., 74
Nakamura, Y., 317
Nakazawa, T., 153
Nishimiya, N., 207
Nishiyama, S., 153
- Ohtori, N., 153
Oliver Su, Y., 283
- Park, C.-H., 33
Paskach, T.J., 169
Perng, T.-P., 283
Pingbo, X., 90
Piriou, B., 143
Pyun, C.-H., 33
- Qu, X., 256
- Romaka, L.P., 120
- Sakai, I., L5
Sakai, T., 188
Samata, H., 130
- Sasaki, H., 130
Sasao, K., 124
Sato, N., 214
Satoh, H., 69
Schrader, G.L., 169
Schultz, L., 299
Senske, W., 270
Shangda, X., 90
Shen, B.G., 22
Sheng, M., 270
Shijiang, L., 30
Shu, K.Y., 288
Skripov, A.V., 234
Sokolov, A.N., 252
Song, J.S., 265
Song, Y.G., 60
Soubeyroux, J.L., 248
Suling, Z., 57
Suzuki, T., 79
Sych, A.M., 252
Szytula, A., 137
- Takeshita, H.T., L1, 188
Tan, R., 16
Tanaka, H., L1, 188
Thompson, R.K., 169
Tieyong, Z., 82
Titov, Yu.A., 252
Tsutsumi, K., 207
- Uchida, T., 130
Udovic, T.J., 234
Uehara, I., 188
Umesaki, N., 153
Uno, M., 305
- Venturini, G., 101
Venugopal, V., 200
Vogt, T., 114
- Wada, T., 207
Wang, J., 181
Wang, L., 93
Wang, M., 53
Wang, P., 53
Wang, Q.D., 288
Wang, R.M., 60
Wang, X.-I., 40
Wang, Y., 214
Watanabe, K., 74
Weiping, Z., 90
Weiwei, Z., 90
Weng, D., 26
Wolczyk, M., 228, 238
Wu, J.-m., 40
Wu, W., 53

- Wu, X., 26
Xu, H., 86
Xurong, X., 57
Yamada, K., 214, 305
Yamamoto, M., L5
Yamanaka, S., 305
Yamauchi, R., 124
Yan, C., 16
Yanbing, H., 57
Yang, X.G., 288
Yano, K., 305
Yao, L., 53
Yartys, V.A., 114
Yashiro, S., 130
Ye, H., 194
Yi, T., 16
Yi, W., 65
Yiman, W., 82
Yin, M., 97
Ying, D.Y., 275
Ying, G., 65
Yoshida, H., L5
Yu, B.-Y., 33
Yvon, K., 114
Zeng, L., 224, 226
Zhang, D.L., 275
Zhang, H., 194, 288
Zhang, J.S., 109
Zhang, S.K., 288
Zhang, W., 97
Zheng, C., 65
Zhu, M., 93
Zhu, Y., 16
Zuoren, N., 82